

021 —种LiF (Mg、Cu、P)热释光材料的个人剂量 计(英]/Jones AR…//Radiat Protect Dosim.—1989, 27.—261~6

基于LiF(Mg、Cu、P)热释 光 材料具有很高的 灵敏度,作者采用此种材料在TLD-100剂量计的基础上做了少量的改进,研制成一种新的个人剂量计。该剂量计使用了两种 形式 的LiF(Mg、Cu、P)材料,即粉末状和片状 的 LiF(Mg、Cu、P)热释光材料。粉末是粘接在由聚酰亚胺和硅胶制成的胶带上,做为浅表剂量元件,此外用两片片状的元件作为测量贯穿剂量元件,其中一片做为质量控制和备用元件使用。在粉末材料的元件处在容器的两侧孔的上方有一镀铅的聚脂薄 膜 制 成的窗,其厚度为2 mg·cm⁻²。

作者研究了以下几个方面的性质:退火的影响; 光的影响;在高剂量时的性质;光子能量和β射线 能量的依赖性,对光子和β射线入射角度的依赖 性。结果表明:对个人剂量监测来说, 1 mSv剂量 当量以下不需要退火,而对于要描述其探测阈的环 境监测则要进行退火。在高剂量时, 其性能取决于 读数器的动态范围,作者所得结果为TLD片和粉末 分别 在75和105Gy时向下偏离线性10%。剂量计对 Y光子的方向响应: 高能量时,入射角度小时响应无 改变, 而入射角度大时则导致过高估计其贯穿剂量 当量; 在低能量时,入射角度大于45°时剂量计的响 应降 低。对β射线的方向响应:一般是随着TLD和复 盖物的相对厚度在高能β射线时的响应也相对地 取 决于入射角度。在剂量计使用期间,最好由于时间 和温度的误差对读数的改变在总不确定度上不应是 有意义的的贡献, 作者从实验数据和线性回归分析 计算,该剂量计在30天周期开始时的读数比结束时 高0.7±2.0%,即读数上的变化无统计意义。

综上所述,通过少量的改进,新剂量计的性能 至少与原来的一样好,在β射线和低水平γ光子剂量 情况下取得了相当大的改进,并且可以用一个薄结 构的剂量元件来测量浅表剂量。

〔戴光复摘 张良安校〕

022 辐射剂量学误差对估算剂量效 应关系的一些 影响[英]/Morris MD and Jones TD//Health Phys. —1989, 56(2).—219~22

人类受电离辐射而导致骨髓损伤的死亡率资料一般基于两个来源:一是放射工作人员的偶然事故,二是广岛和长崎的受害者。虽然这些辐射的情形不一,但在每一事例分析中其不确定性的主要来源是剂量学。作者的目的就是要给出一个由于剂量水平的不确定所造成的剂量效应曲线的估算偏差,提出了一个自然对数模式。

假定剂量效应关系服从对数正态模式。

 $M_d = \phi$ ($\frac{\ln d - \mu_T}{\sigma_T}$) (式中 M_d 是由于吸 收了剂量d

引起的死亡几率, ϕ 是标准正态分布的累积分布函数, μ_T 和 σ_T 分别是剂量效应函数的两个参数), 对感兴趣的人群, 耐受剂量的自然对数服从均值为 μ_T 和标准差为 σ_T 的正态分布。为了 方 便, 用随机变量T代表耐受剂量分布,则 μ_T $\mu_$

$$LD_{10} = exp (\mu_T - 1.282 \times \sigma_T)$$

$$LD_{50} = exp(\mu_T)$$

$$LD_{90} = \exp(\mu_T + 1.282 \times \sigma_T)$$
,

假设实用的表观剂量都有一定的误差,若用dr代表个体所接受的真实剂量,则表观剂量可用下式求得: $dA = d_T \times U$,这里U代表剂量学中不确定度的随机变量。由于 $l_n T$ 服从正态分布,从而可假设U是对数正态分布,即 $l_n U \sim N(\mu_U, \sigma_U)$ 。若 $\mu_U = 0$,表示U分布的一半处是 1,剂量的高估和低估出现的几率相等。对数正态分布是模式U的自然选择,因为它反映了二倍不确定类型。在十倍内估

算95% 置信限时的 σ u值可按下式计算: $\sigma_U = \frac{Inf}{1.96}$.

若μυ ≈ 0 ,表示除了上述讨论的偶然因素外,还有一个引起剂量高估和低估的系统误差。通常 φμυ = ln (1+S), 当S>0 时,多数的剂量高估 $S\times100\%$, 当S<0 时,多数的剂量 低估(-S) $\times100\%$ 。 这时 συ 的影响不变。 系统误差可以通过把表观剂量除以 1+S加以修正。

事实上,表观耐受剂量分布也可以用随机变量表示为: $A = T \times U$,在这里也是对数正态分布的,则 $^{I} n A \sim (\mu_A, \sigma_A)$ 。其中 $_{I} \mu_A = \mu_T + \mu_D$, $\sigma_A = \mu_A = \mu_B + \mu_D$, $\sigma_A = \mu_B + \mu_D$